AD

## (19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

6722-5C

昭56-5884

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> C 09 K 11/475 C 01 F 17/00 # H 01 J 61/44 識別記号 庁内整理番号 7003-4H 6816-4G ③公開 昭和56年(1981)1月21日 発明の数 4 審査請求 未請求

(全 8 頁)

図改善されたセリウムドープ型イツトリウムアルミニウムガーネット及びそれを組込んだ装置

②特 願 昭55-83034

②出 願昭55(1980)6月20日

優先権主張 ②1979年6月21日③米国(US) ③50945

⑦発明者 チャールズ・エフ・チェノット アメリカ合衆国ペンシルベニア 州トナワンダ・ボックス43ビー ・アール・ディー・ナンバー3

⑦発 明 者 アーネスト・デイル アメリカ合衆国マサチユーセツ ツ州ハミルトン・ブルーベリ・ レイン21

⑦発 明 者 ロマノ・ジー・バツパラルド アメリカ合衆国マサチユーセツ ツ州サドベリ・ブラツツ・ミル ・ロウド131

①出願人 ジー・テイー・イー・ラボラト リーズ・インコーポレイテッド アメリカ合衆国デラウエア州ウ イルミントン・ウエスト・テン ス・ストリート100

⑩代 理 人 弁理士 倉内基弘 外1名 最終頁に続く

## 明 細 警

1 発明の名称 改善されたセリウムドーブ型イン トリウムアルミニウムガーネット 及びそれを組込んだ装置

## 2. 特許請求の範囲

1) モル式によつて袋わして次の近似組成

Y3-(8+x) X Al 50y:Cea

220 x = 0 ~ 0 0 3

y = 1 2 - 1 5 x ,

8 = 0 0 1 ~ 0 1 0 ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にあること を特徴とするセリウム - ドーブ型イツトリウムア ルミニウムガーネット登光体。

- 2) るが約 Q Q 5 ~ Q Q 7 の範囲内にある特許請求の範囲第 1 項記数の整光体。
- 3) モル式によつて裂わして次の近似組成 Y<sub>3-(d+x)</sub>□<sub>x</sub> Al<sub>5</sub>Oy;Ce<sub>d</sub>

ここで  $x = 0 \sim 0.03$   $y = 1.2 - 1.5 \times$ ,  $\delta = 0.01 \sim 0.10$ ,  $\Box = カチオン空孔$ 

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にあるセリウム - ドーブ型イットリウムアルミニウムガーネット優光体を製造する為の方法であつて、

- (a) 焼成に際して上記螢光体組成を生じる出発成 分を混合すること、及び
- (b) 混合物を約1200~1700℃の範囲内の 温度で焼成することを包含し、その場合該焼成が 強い遠元性雰囲気中での数時間の処理によつて少 くとも完結され、それにより4価セリウムが実質 上3価セリウムに還元されることを特徴とする前 配方法。
- 4) 焼成が
- (a) 弱い避元性~中性雰囲気において第一焼成を 行うこと、続いて
- (b) 強い 遠元性 孝囲気中で再焼成を行うことから成る特許請求の範囲第3項記載の方法。

- 5) 再焼成が約1400~1600℃の温度において少く共約4~6時間実施される特許請求の範囲第4項記載の方法。
- 6) 第一焼成が約1500~1700℃の範囲内で実施される特許請求の範囲第4項記載の方法。
- 7) モル式によつて表わして次の近似組成

Y<sub>5-(8+x)</sub> 
$$\square$$
 xAl<sub>5</sub>Oy:Ce<sub>8</sub>

とこで x = 0 ~ 0.0 3

y = 1 2 - 15 x,

 $\delta = 0.01 \sim 0.10$ ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG: Ce 螢光体を収納する螢光ランプ。

8) モル式によつて扱わし次の近似組成

$$Y_{s-(\vartheta+x)} \square_{x} A1_{5}O_{y}:Ce_{\vartheta}$$

とこで x = 0 ~ 0 0 3

 $y = 12 - 15 \times ,$ 

 $\delta = 0.01 \sim 0.10$ ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG

3

む愛光体が気光ランプ及び高圧水線蒸気放電ランプにおいて有用性を持つことが示された。例えば 英国特許第1371207号を参照されたい。 この特許は、この後光体がブルーの Hg 線の吸収ともつと長い可視波長における再放射により可視光線の発光を改善する為高圧水銀蒸気放電ランプにおいて有用であることを記載している。この特許は、この螢光体がまた注意深い発光管理が必要とされる、例えば写真複写や特殊な演色目的の為の強光ランプにおいても有用であるとも述べている。

更にもつと地近になつて、この螢光体は、高圧水銀蒸気放電ランプの液色指数(color rendering index)を改善する為赤発光性のユーロピウム賦活パナジウム酸イツトリウム或いはパナジウム酸塩光体と組合せて使用された。米国特許第4、034、257号を参照されたい。この特許は、YAG: Ce 螢光体が減色性改善の為必要な420~460 nm 吸収帯において効率的に励起されること、及び貫・様スペクトルにおける発光が最大視覚域に対応し、それによりランプのルーメン出

:Ce を収納するアーク放電ランプ。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、セリウムドーブ型イットリウムアルミニウムガーネット強光体に関するものであり、 特には改善された発光(放出)特性を有するこのような螢光体に関するものである。本発明はまた、 このような発光体を組込んだ光源等の装置にも関係する。

(Y<sub>(1-x)</sub>Ce<sub>x</sub>)<sub>3</sub> Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> なる公称組成を有し そして一般に「YAG: Ce 」 なる表示によつて呼ばれるセリウム・ドープ型イットリウムアルミニウムガーネットが、陰極線励起下でのその発光特性を利用せんとして開発された。例えば、アプライドフイシックス レターズ Vol II, Na 2, 7月15日,1967年,53頁に掲載された「カラーテレビション用のフライングスポット陰極線管の為の新規な矮光体:黄色発光性 Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>:Ce 」なる論文を参照されたい。

もつと最近になつて、4価状態のセリウムを含

力に寄与することを記載している。

本発明に従えば、モル式によつて扱わして次の 近似組成

Y<sub>5-(0+x)</sub> 
$$\square_x$$
 Al<sub>5</sub>O<sub>y</sub>:Ce<sub>0</sub>

ここで x = 0 ~ 0 0 3

y = 1 2 - 1 5 x,

 $\delta = 0.01 \sim 0.10$ ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG: Ce 螢光体が、先行技術の YAG: Ce 螢光体に 較べて、室温及び昇温下での輝度の増大、より良好な熟安定性、及び螢光及び高圧水銀蒸気放電ランブ(高圧放電 (HID) ランブ)中での一層良好な保守性を示すことが見出された。

この改善された YAG: Ce 強光体は(a) 焼成に いて上記強光体組成を生じる出発成分を混合すること、及び(b) 混合物を約1200~1700 での範囲内の温度で焼成することを包含し、この 場合該焼成の終期が強い量元性労囲気中で数時間 少くとも為され、それにより4個セリウムを実質

6

上3価セリウムに還元する方法によつて製造される。

この改善された螢光体は、例えばランプの演色 性指数を改善する為に、単独で或いは一種乃至も つと多くの他の蛍光体との組合せにおいて螢光ラ ンプやHIDランプにおいて有用である。

カチオン空孔は改善された螢光体の実現に必須ではないが、このような空孔はルミネッセンス効率を顕著に改善する。このような空孔は、螢光体合成中 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の制御された量を除くことによつて得られる。

出発物質は、もちろん、酸化物や加熱に際して酸化物に分解する物質、例えば水酸化物、炭酸塩、硫酸塩、くえん酸塩、酸酸塩、碳酸塩等を含め、 鉄成に繰して所定の登光体組成をもたらしりる任 煮の物質でありりる。

7

強斌元性雰囲気とはここでは熱処理中多価イオンの原子価状態の制御された減少を与えることのできる気体乃至気体温合物として定義される。このような雰囲気の例は、 $H_2$ 、解離アンモニア(約75容量5 $H_2$ と25容量5 $N_2$ )、及び一酸化炭素(CO)である。

登光体粉末は好ましくは 7 μm 以下のコウルター数による平均粒寸を有するものとされ、これは例えば細い良く混合された混合物を実現するべく出発成物をボールミルすることによつて入手しりる。代要的出発物質は、Y2O3、A1(OH)3 及びCeO2 粉末であり、コウルター数によつて 4 μm 以下の平均粒寸を有するものである。

焼成に続いて、螢光体は集塊体を砕く為例えば 3 2 5 メッシュの篩を通して分篩される。

例I

 焼成は単一段階でも実施されえ、この場合雰囲気は先ず螢光体組成を形成するに充分の期間中性 或いは弱い環元性とされ、そして後 4 価の Ce を 3 価の状態に実質上環元するに充分の期間、代表 的に少く共 2 ~ 3 時間強い選元性とされる。

しかし、焼成を2段階即ち登光体形成の級別の焼成段階と強度元性雰囲気中での再焼成なら、ことが好ましい。何故なら、このようなやり方は、焼成の為に平炉ガス戸(Open hearth gas furnace)の使用を可ならしめ、これは焼成サイクルの早期に値かに強つしいの雰囲(通常る~7時間)の中性に近いい場合をある。代数的焼成の一例は、値かに対しのが成立のである。代数的焼成中で約30の期間中性若しくは中性に近い雰囲気中で1600℃において保持するとである。

再铣成は、好ましくは、約1400~1600 ℃の温度において少く共約4~6時間実施される。

8

多純度)が細い粉末形態において次のモル比で乾 式混合された:

Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1. 4 5 5 Al (OH)<sub>3</sub> 5. 0 0 CeO<sub>2</sub> 0. 0 6

この混和物の各 5 ポンド分毎に、 1 ガロンポールミルにおいて海厚なスラリを生成するに充分の水(約 1 8 ) が添加された。スラリは 8 時間ミリング処理され、その後対流乾燥オープン中で 150 でにおいて少く共 3 ~ 4 時間乾燥された。

乾燥粉末は燥初、次の手順に従つて高温の平炉 ガス炉において高密度アルミナるつぼ(150 cm³) 中で焼成された:

- a. 粉末を収納するるつぼが1200℃における 炉内に僅かれる。
- b. 炉が15~20度/分の速度で1600℃ま で強制加熱される。
- c. 炉が1600℃において6時間維持される (中性火炎)。
- d. るつぼが好から即ぐ収出されそして大気冷却

10

される。

- e. 室温への冷却に疑して登光体が粉砕される。 粉砕された螢光体は、アルミナるつぼ内張りモリブデン製ポートに再度詰められそして後次の手順に従つてモリブデン加熱案子式高温マツフル炉内で再焼成された:
- a. ポートが約400~500℃/時間の割合で 炉の高温域に搬入される。
- c. ボートが約400~500℃/時間の割合で 炉の高温坡から炉の冷却線へと搬出される。
- d. ほぼ室温への冷却に際して螢光体が再粉砕される。
- e. 強光体が室温において水洗される(螢光体単位 lb 当り約2 g の水)。
- g. 強光体が 3 2 5 メッシュ節を通して分解される。

11

一方がプローブピームを与えそして他方が反射ピームを検知するようにして得られた。 この構成は、試料のルミネッセンスからの干渉を有効に変異外 (uv) 域において第1回の励起スペクトルと類が出て、1回ので、連続吸収が始り、短波UV域に向け強度を増大する。 この吸収域を概算半分に減じそしてフルー域での吸収帯域を増大する。

再焼成は Ce+4 の Ce+3 への変換をもたらし、これは 2 3 0 , 3 4 0 及び 4 6 0 nm における代裂的 Ce+3 吸収ピークにおける増大と UV における 代裂的な Ce+4 連続吸収の低下をもたらす。

ブルー域における励起の為の 2 倍の効率増大は 単に、選元処理後の Ce+3 センタの譲度の増大に よる。 U V における一層改善係数( 3 4 0 nm に おいて 3 3 そして 2 2 8 nm において 4 0 )は共 に、 Ce+5 の設度増大とそれに競合しての不活性 Ce+4 中心による励起輻射の吸収の減少から生じ こうして得られた螢光体は 6 ~ 7 μm の平均粒 寸(コウルター数)を有してかなり狭い粒寸分布 を有していた。

第1図をここでお照すると、例1におけるようにして調製された被光体の励起スペクトルが示されている。グラフは再焼成を行つた場合と行わない場合の両方を示してある。スペクトルは、230、340及び460mm それだおけるとピークを持つ助起帯探知することに分かるの増大によっては約4倍、340nm においては約4倍、340nm においては約2倍の増大が見られる。

ここで第2図を参照すると、上記例の盛光体に対して、再焼成を伴つた場合と伴わない場合において、拡散反射スペクトル(試料の吸収係数 k / 散乱係数 s の比として表して)が示されている。スペクトルは、2つのモノクロメータを使用し、

12

る。

例 II

YAG: Ce 磁光体の様々の試料が例 I におけるようにして調製された。但し、第一焼成の条件は「過剰建元」、「通常量元」及び「不足違元」(それぞれ『O』、『N』及び『U』と表示)条件を含めるよう変更された。これら条件を表 I にまとめて示す。

### 表 I

U,N,O	·
U	乏しいガス混合物使用しての平炉ガ
	ス炎、僅かに酸化性の条件を与える。
N	パランスしたガス混合物使用しての
	平炉ガス炎、ほぼ中性の条件を与え
	<b>3</b> .
·o	富化ガス混合物使用しての平炉ガス
	炎、鑑かに還元性の条件を与える。

『N "試料の幾つかは、例 I におけるようにして再焼成された(設示 " R " として示す)。 254 nm 及び 3 6 5 nm 励起下での輝度が、アセトン

表 I

檩	栜	化	し	た	繟	皮	値	

試料	365 nm 励起_	254 nm 励起
N¹	96	8 7.5
N <sup>2</sup>	100	100
O <sup>3</sup>	162	112
04	120	85
U	71	65
R <sup>5</sup>	131	150
R <sup>6</sup>	276	465
ΥΛΟ <sup>†</sup> Dλ	282	3375
クールホワイト	5 ·	5250
<b>2</b>		

1 最適CRT応答を有する試料

15

表 皿

試料_	機準化された室温強さ
O <sup>3</sup>	100
N <sup>2</sup>	51
υ	44
R4	165

米 放射スペクトル下側の面積から得られた。

 $K_1$  mV nm の単位で与えられる(ことで $K_1$  は 4 5 0 nm における励起光束を含めての計器定数である)。

#### M IV

この例は、本発明のYAG:Ce 登光体の放光の 改善された温度依存性を示す。表IVは、 450~ 456 nm 及び340~345 nm における励起 に対して様々のYAG:Ce 試料からの放射強度へ の温度の影響を示す。

例えば表Vから、  $450\sim456$  nm 励起化おける観単化された室温可視光からの多個登は、試料  $0^3$  に対しては 246 でにおいて 32 多まで減少するが、しかし試料  $R^4$  に対しては 220 でに

- 2 破適CHT応答を有する試料、異つたロット
- 3 6 µm を越える平均粒寸
- 4 約4 μm の平均粒寸
- 5 1 5 0 0 ℃ × 2 時間再焼成
- 6 1500°C×4時間再焼成

#### 例皿

本例は、本発明のYAG:Ce 数光体が先行技術のYAG:Ce 数光体に較べてブルー色黄色変換効率の改善を為しりることを示す。例且の試料が450nmにおいて励起されそしてスペクトル曲線において複分された可視光強さが測定された。結果を設皿に示す。

- 16

おける値か 1 1 多まで減少したことがわかる。 3 4 0  $\sim$  3 4 5 nm 励起に対しては、対応する 8 は  $0^{5}$  に対して - 1 5 であるが、  $8^{4}$  に対して + 9 7 である。

表 V は 2 5 4 nm 励起に対する同様のデータを示す。

袭	V

		<del></del>	
試料	温度℃	機準化室温可視発光強さ_	多個差
O3	25	100	0
	81		- 2
	197		- 2
N <sup>2</sup>	25	125	C
	92		0
	204		+4
	289		0
U	25	75	0
	112		- 3
	227		-4
	293		- 2
R4		•	
	20		· o
	120		+8.5
	220		+7.7
	320	•	- 2

個差は 254 nm 励起に対してはもつと長い波長の励起に対してより小さいけれども、 $11^4$  が実験上 120 ℃及び 220 ℃それぞれにおいて +8.5 多及び +7.7 多の増大せる発光を示すことがわかる。これに較べ、 $10^5$  に対しては 197 ℃で -2 %、 $10^5$  に対しては 204 ℃で +4 %、そして  $10^5$  に対しては  $10^5$  2  $10^5$  で  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  2  $10^5$  3  $10^5$  3  $10^5$  3  $10^5$  4  $10^5$  3  $10^5$  4  $10^5$  4  $10^5$  6  $10^5$  6  $10^5$  7  $10^5$  6  $10^5$  7  $10^5$  6  $10^5$  7  $10^5$  7  $10^5$  7  $10^5$  7  $10^5$  8  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9  $10^5$  9

20

#### 例V

340~345 nm 化おける加起

450~456 nm における励起

概単化宜温可視 発光強さ

偏差多

概準化室組可視 発光強さ 100

※ | つ

65

5

ž

19

¥

46

例Iの再焼成されたYAG: Ce 整光体を含む高 負荷餐光ランプに対する保守損失(時間の経過して 御学された。ランプは20A放電電流で動作の でもして 超力消費は約110~140 W の範囲であ つた。820時間動作後の保守損失は値か13 タ であり、これは YVO4: Eu+3 を含む同様のランプに対する値か51 2時間後の60 多もの損失と対 に対する値か512時間後の60 をもの損失の に対する値か512時間後の500時間後の 13 負 損失と対応する値である。

## ض VI

3 つの4 0 0 W 高圧水銀蒸気(HPMV)ランプの外側包被体の内面が本発明 YAG: Ce 螢光体で被覆された。被覆方法はランプ蜑光体コーティング用の標準的技術を使用した。

ランプの作動時命のある部分にわたつてのエネルギー出力とルーメン出力を表 VI に呈示する。これらは选明(コーティングなし)400W HPMV

ランプの性能データと対照的である。

受光体の存在は、透明ランプに対する 2 0,5 0 0 ルーメンからコーテイング付きランプに対する 2 2 0 0 0 ルーメンまで発光性を増大する。

500時間作動におけるコーティング付きランプの保守損失は表から推測されりるよりに平均4%である。これは、現在使用されている高温螢光体  $YVO_4$ :  $Eu^{+5}$ ;  $Tb^{+3}$  に対する 500 時間における代表的 10 多保守損失値と対照的である。

第5 図の考察から2 つの結論が減かれりる。第5 図にまた設に掲げたBIランプと透明ランをもの間でのスペクトル出力分布(SPD) の 差米体の効果は、外側ランプ 盛米体の効果は、外側ランプ を 体の かっことである。 加えていることである。 加えていることがわかる。このでルー線のではなる。 に中心を置く 黄ー 緑光 でのに有益である。

ランブ循類	ワット出力	4	ルーメン出力	4	保守損失	損失
	(配金0)	四金 0	100時間	500時間	100時間	500時間
B1	57.86	22,000	21200	20,400	800(36%)	800(36%)1600(72%)
B2		21900	21300	21,160	600(27%)	600(27%) 740(33%)
B3		21500	21000	21000	500(23%)	500(23%) 500(23%)
凝思ラング		20,500				

23

一色 - 黄色変換に関しての改善を達成する。この 登光体は螢光ランプにおいて有用であり、特に高 圧水銀蒸気放電ランプにおける演色修正体として 有用である。

本発明の精神内で多くの改変を為しりることを 銘記されたい。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は、YAG:Ce 溢光体の放光波長( nm) 対励起効率(単位任意)の関係を強避元性雰囲気 中での再焼成を行つた場合と行わない場合とにつ いて示すグラフである。

第2図は、第1図の登光体について反射指数  $k/S = (1-R)^2/2R$  (Rは相対拡散反射率)対入射光波長 (nm)として表現した吸収のグラフである。

第3図は、本発明のYAG:Ce 優光体を収納する登光ランプの正面図である。

第4図は、本発明のYAG: Ce を収納するHID ランプの正面図である。 派付図面において第 5 及び 4 図は、本発明を具現した螢光ランプ及び水銀蒸気放電ランプをそれぞれ示す。

以上説明したように、本発明の Ce ドープ型イットリウムアルミニウムガーネット強光体は、強強元性雰囲気中での再焼成によつて 4 価の Ce を実質上 3 個の Ce に還元することにより先行技術の登光体を上回る輝度、保守、熱安定性及びブル

24

第 5 図は、本発明の YAQ: Ce W光体を組込んだ4 0 0 W HID ランプ及び磁光体なしの 4 0 0 W HID ランプに対するスペクトル出力分布 (W/nm) 対波長 (nm)の関係の差を示すグラフである。

6 , 1 2 : 包被体 5 , 1 0 : 螢光体層

代理人の氏名 倉 内 基 弘

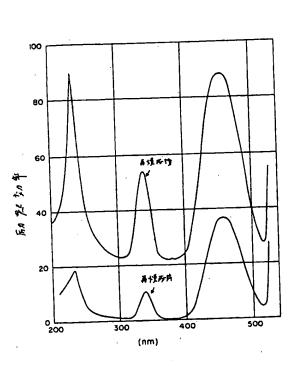
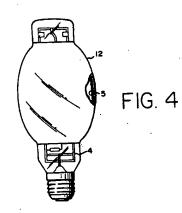


FIG. I



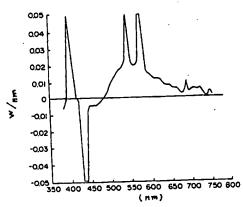
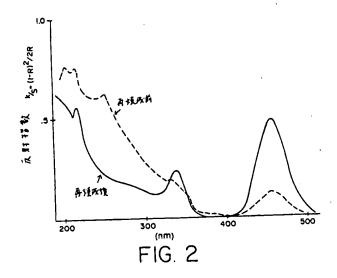
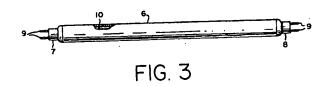


FIG. 5





# 第1頁の続き

①出願人 ジー・テイー・イー・プロダクツ・コーポレイションアメリカ合衆国デラウエア州ウイルミントン・ウエスト・テンス・ストリート100